

# 公益社団法人砥粒加工学会 研磨の基礎科学とイノベーション化専門委員会 第4回研究会【ガラス研磨の基礎・応用と最新研磨技術への展開】開催ご案内

主催：(公社) 砥粒加工学会 研磨の基礎科学とイノベーション化専門委員会

共催：金沢工業大学 FMT 研究所

2015年2月、(公社) 砥粒加工学会に「研磨の基礎科学とイノベーション化専門委員会」が設立されました。本専門委員会では、「温故知新」の名言に倣い、研磨の歴史・ノウハウ・技術伝承の在り方を探り、そこから次代に向けた課題の明確化とその解決手法開発に取り組むことを目指します。第4回研究会を【ガラス研磨の基礎・応用と最新研磨技術への展開】と題して開催いたします。多数の皆様のご参加をお待ちしています。



略称: KENMA 研究会

日 時：2016年3月9日（水）13:00～17:00（～20:00）  
(研究会…13:00～17:00, 拡大技術交流会…17:30～20:00)

開催場所：金沢工業大学 KIT 虎ノ門大学院（愛宕東洋ビル11F）

【「虎ノ門ヒルズ」の隣のビルです】

〒105-0002 東京都港区愛宕 1-3-4 愛宕東洋ビル 11F&12F&13F

(TEL : 03-5777-2227)

[http://www.kanazawa-it.ac.jp/about\\_kit/access.html#anchor06](http://www.kanazawa-it.ac.jp/about_kit/access.html#anchor06) (アクセスマップ)

東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩8分

都営地下鉄三田線 御成門駅 徒歩8分 JR山手線 新橋駅 徒歩15分

内 容：

「テーマ：ガラス研磨の基礎・応用と最新研磨技術への展開」

13:00～13:10 開会挨拶

13:10～17:00 話題提供

<技術講演>

1) 13:10～13:45 ガラスおよびSiC用研磨材の開発

三井金属鉱業株式会社 三池レアメタル工場 技術開発室 松山雅之 氏

2) 13:45～14:20 ガラス向け高性能研磨スラリーの開発

株式会社クリスタル光学 常務取締役 桐野宙治 氏

3) 14:20～14:55 エポキシ樹脂研磨パッドを用いたガラス研磨技術

九重電気株式会社 化成品部 開発課 課長 野村信幸 氏

14:55～15:15 休憩

4) 15:15～15:50 PEEKの摺動・摩耗性および基板研磨への展開

ビクトレックスジャパン株式会社 テクニカルサービスマネージャー ジャパンテクノロジーセンター長 貴田和広 氏

<特別講演>

5) 15:50～16:45 未来に翔け研磨技術

防衛大学校 名誉教授 宇根篤暢 氏

副委員長 會田英雄 (並木精密宝石株式会社)

17:30～20:00 拡大技術交流会（会場を移して実施します…会場は現在調整中です。）

参 加 費：10,000円（拡大技術交流会参加費含む）。当日徴収致します。講演会場は金沢工業大学 KIT 虎ノ門大学院の会議室です。拡大技術交流会の会場は現在調整中です。研究会のみの参加の場合には5,000円を徴収します。

参加申込締切：平成28年2月19日（金）

参加申込先並びに問合先：金沢工業大学 工学部 機械工学科 敦田道雄

TEL : 076-248-1100 FAX : 076-274-7072 E-mail : [uneda@neptune.kanazawa-it.ac.jp](mailto:uneda@neptune.kanazawa-it.ac.jp)

※出来る限りメールでお申し込みください※

KENMA 研究会「第4回研究会」 参加申込書

氏名			
勤務先・所属			
参加内容 (参加されるものに○を付けて下さい)		研究会(拡大技術交流会含む)	研究会のみ: 5,000円
連絡先	住所		
	TEL		FAX
	E-mail		